

ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

УДК 621.378

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ YAG:Nd³⁺-ЛАЗЕР С ОБРАЩЕНИЕМ
ВОЛНОВОГО ФРОНТА В СВЕТОВОДЕ

© 2011 г. С. А. Батище, А. А. Кузьмук, Г. А. Татур

Институт физики НАН Беларусь

Республика Беларусь, 220072, Минск, просп. Независимости, 68

Поступила в редакцию 08.06.2010 г.

Описаны оптическая схема и устройство частотного лазера на YAG:Nd³⁺ с двухпроходовым усилителем и зеркалом с обращением волнового фронта на вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна в световоде. Максимальная энергия излучения составляет 1000 мДж на длине волны 1.064 мкм и 500 мДж, 200 мДж, 20 мДж на второй, четвертой и пятой гармониках соответственно при расходимости $\sim 5 \cdot 10^{-4}$ рад и длительности импульса ~ 4.5 нс.

В [1, 2] показана практическая возможность создания лазеров на YAG:Nd³⁺ с малой расходимостью в схемах, использующих явление обращения волнового фронта (о.в.ф.) [3] на основе вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (в.р.М.Б.) в жидких средах (ацетон, сероводород, четыреххлористый углерод и другие жидкости) для компенсации оптических неоднородностей в двухпроходовом усилителе. Построенный по такому принципу YAG:Nd³⁺-лазер с энергией в импульсе до 3.4 Дж на длине волны 1064 нм описан в [4]. В [5, 6] предложены приборные образцы таких лазеров, а в [7–9] продемонстрировано их применение в двухволновых у.ф.–и.к.-системах лазерной очистки античного мрамора и художественных произведений из кожи, бумаги, живописи.

Для ряда применений, требующих высокой надежности лазерного оборудования, существенным шагом вперед является создание лазерной системы, использующей твердотельное о.в.ф.–в.р.М.Б.–зеркало. В данной работе приводятся результаты исследований, направленных на создание мощного YAG:Nd³⁺-лазера с о.в.ф. при в.р.М.Б. в кварцевом световоде.

Оптическая схема лазера приведена на рис. 1. В лазерную систему входят задающий лазер *A*, генерирующий излучение со структурой поля TEM_{00} , двухпроходовый усилитель с обращающим в.р.М.Б.–зеркалом *B* и блок преобразования гармоник *B*. В состав задающего лазера *A* входят резонатор длиной ~ 92 см, образованный “глухим” зеркалом *1* и стеклянной пластинкой *6*, активный элемент *5* из YAG:Nd³⁺ размером $\varnothing 4 \times 80$ мм, тонкопленочный поляризатор *3*, пассивный затвор *2* из LiF:F₂[−] и регулируемая диафрагма *4*.

Активный элемент возбуждается излучением одной импульсной лампы P2066 (производство Heraeus Noblelight Ltd.) с диаметром и длиной

разрядного промежутка $\varnothing 5 \times 60$ мм, установленной вместе с активным элементом в отражателе из молочного стекла. Энергия импульса составляет $\sim 5\text{--}7$ мДж. Диаметр пучка 1.5 мм. Двухпроходовый усилитель *B* с обращающим в.р.М.Б.–зеркалом состоит из трех активных элементов *12* ($\varnothing 10 \times 100$ мм) со скосенными торцами, кварцевой пластинки $\lambda/4$ *13*, фокусирующей линзы *14* и отрезка кварц–кварцевого световода *15* начальной длиной 12 м со сколотыми под углом $\sim 90^\circ$ входным и выходным торцами.

Каждый активный элемент вместе с импульсной лампой P2067 (Heraeus Noblelight Ltd.) с диаметром и длиной разрядного промежутка $\varnothing 8 \times 80$ мм находится внутри отражателя из молочного стекла. Лазер охлаждается дистилированной водой. Энергия накачки каждого активного элемента двухпроходового усилителя составляет 75 Дж при длительности свечения лампы $\sim 120\text{--}150$ мкс. Все критические к угловым разъюстировкам элементы с целью обеспечения стабильности работы крепятся на каркасе, собранном на инваровых стержнях. Все рабочие поверхности оптических деталей просветлены.

Для ввода излучения в двухпроходовый усилитель используется френелевское отражение от клиновой подложки *11* [10]: при этом коэффициент отражения для выбранной поляризации излучения составляет 10%. Апертуры задающего лазера и двухпроходового усилителя согласовываются двумя телескопами *8* и *10* с общим увеличением 10^\times . Усиленное излучение выходит через ту же клиновую подложку *11*.

Вследствие поворота поляризации на 90° в результате двойного прохода через кварцевую пластинку $\lambda/4$ коэффициент отражения для обращенной усиленной волны составляет $\sim 1\%$. При появлении под действием излучения накачки наведенного двулучепреломления в активных эле-

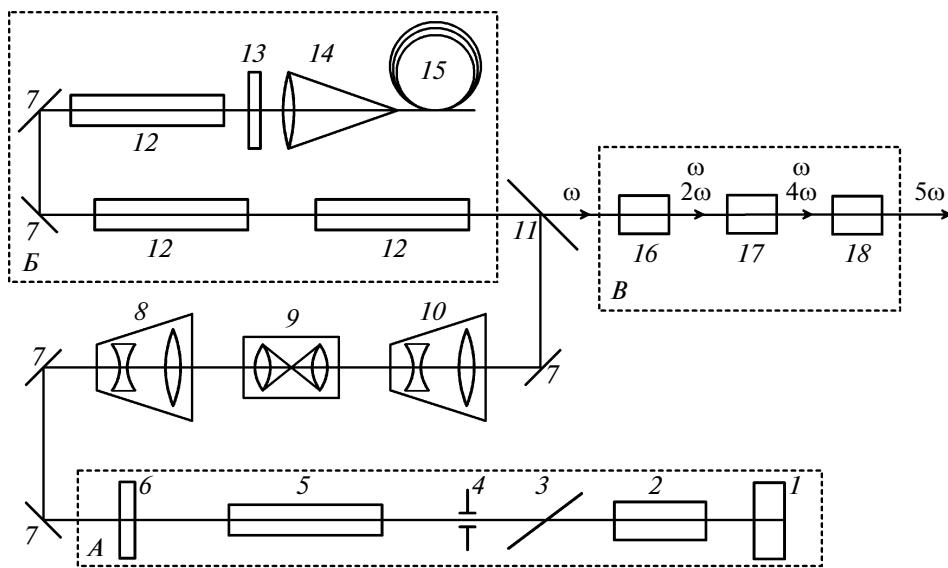


Рис. 1. Оптическая схема лазера. *A* – задающий лазер, *B* – двухпроходовой усилитель, *B* – блок преобразования гармоник. 1 – “глухое” зеркало резонатора; 2 – пассивный затвор $\text{LiF}: \text{F}_2^-$; 3 – поляризатор; 4 – регулируемая диафрагма; 5 – активный элемент YAG:Nd^{3+} типоразмера $\varnothing 10 \times 80$ мм; 6 – стеклянная пластинка; 7 – поворотные зеркала ($\lambda = 1.06$ мкм); 8 – расширяющий телескоп с увеличением 5^\times ; 9 – телескоп-развязка с увеличением 1^\times ; 10 – расширяющий телескоп с увеличением 2^\times ; 11 – клиновая подложка; 12 – активные элементы типоразмера $\varnothing 10 \times 100$ мм; 13 – кварцевая пластина $\lambda/4$; 14 – линза ($f = +15$ см); 15 – отрезок кварц-кварцевого световода (апerture 0.22); 16, 17, 18 – генераторы второй, четвертой, пятой гармоник, соответственно.

ментах доля обратной волны, проходящей в задающий генератор, возрастает.

Для защиты оптических элементов задающего генератора от повреждения излучением обратной волны, возникающим вследствие наведенного излучением импульсных ламп двулучепреломления, между телескопами 8 и 10 установлен одно-

кратный телескоп Кеплера 9, играющий роль плазменной оптической развязки. Фокусное расстояние его линз подобрано таким, чтобы излучение задающего лазера проходило беспрепятственно, а излучение обратной волны с энергией 30–40 мДж вызывало оптический пробой в фокусе линзы; при этом избыток лазерного излучения обратной волны поглощался в плазме.

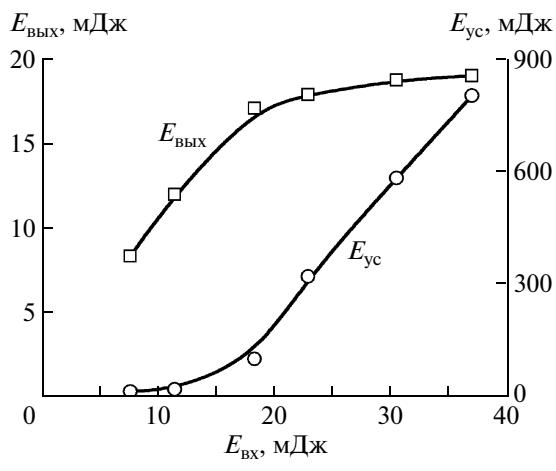


Рис. 2. Зависимости энергии выходного излучения двухпроходового усилителя E_{sc} и энергии импульса излучения на выходе световода $E_{\text{вых}}$ от энергии излучения $E_{\text{вх}}$ световода, входящего в отрезок длиной 12 м и с центральной жилой $\varnothing 400$ мкм.

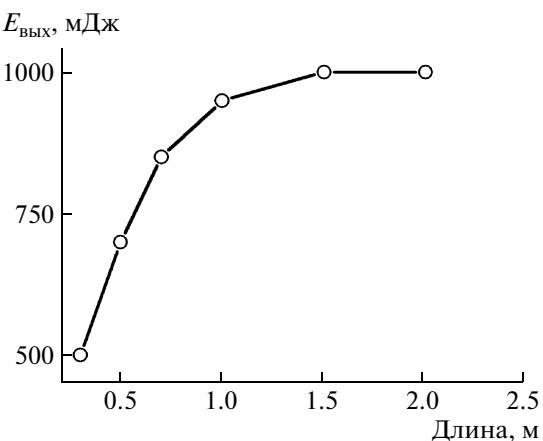


Рис. 3. Зависимость максимальной энергии излучения двухпроходового усилителя E_{sc} от длины отрезка кварц-кварцевого световода с центральной жилой $\varnothing 600$ мкм.

Достоинством данной схемы ввода-вывода излучения и оптической развязки являются простота и надежность работы. Условие ее применения — высокое предельное однопроходовое усиление, обеспечивающее насыщение двухпроходового усилителя при малой плотности мощности входного сигнала. Однопроходовое усиление для слабого сигнала, при котором еще не происходило самовозбуждение, достигало $\sim 10^4$.

На рис. 2 приводятся зависимости энергии выходного излучения усилителя и энергии импульса излучения на выходе световода от энергии входящего в световод излучения. Видно, что энергия излучения на выходном торце световода насыщается и достигает ~ 19 мДж при энергии входного излучения ~ 37 мДж, что соответствует с учетом френелевского отражения от торцов световода коэффициенту отражения в.р.М.Б.-зеркала $\sim 40\%$. Максимальные значения в этих зависимостях соответствуют уровню энергии излучения, входящего в световод, непосредственно перед разрушением последнего вследствие оптического пробоя за его входным торцом, и зависят от диаметра центральной жилы световода (таблица).

На рис. 3 показана зависимость энергии выходного излучения усилителя от длины световода. Уменьшение длины световода производилось удалением фрагментов, начиная с его выходного торца. Видно, что энергия усилителя насыщается уже при длине отрезка 1.5 м.

На рис. 4 представлены осциллограммы выходного излучения усилителя для двух значений длины световода и, для сравнения, когда вместо световода установлена кювета с ацетоном. Видно, что в случае применения световода импульс излу-

чения на выходе двухпроходового усилителя сокращается до ~ 4.5 нс.

На рис. 5 приведена зависимость доли энергии излучения на выходе двухпроходового усилителя, распространяющейся в угле 0.5 мрад, от частоты следования импульсов. Видно, что при увеличении частоты следования импульсов от 1 до 10 Гц доля энергии излучения в угле 0.5 мрад уменьшается с 80 до 70%. Ухудшение качества обращения фронта при повышении частоты следования импульсов связано прежде всего с наведенным в активных элементах двулучепреломлением, которое в данной схеме о.в.ф. не компенсируется.

В качестве генераторов 2-ой, 4-ой и 5-ой гармоник использовались кристаллы КТР, DKDP и ВВО длиной 5.5 мм, 25 мм, 6 мм, соответственно, и сечением 12×12 мм². Для подстройки и стабилизации угла синхронизма все кристаллы помещены в терmostаты с шагом регулировки температуры 0.1°C.

В целом в лазерной системе достигнуты следующие характеристики излучения: энергия излучения на $\lambda = 1064$ нм составляет 1000 мДж, на $\lambda = 532$ нм — 500 мДж, на $\lambda = 266$ нм — 200 мДж, на $\lambda = 213$ нм — 20 мДж; расходимость излучения

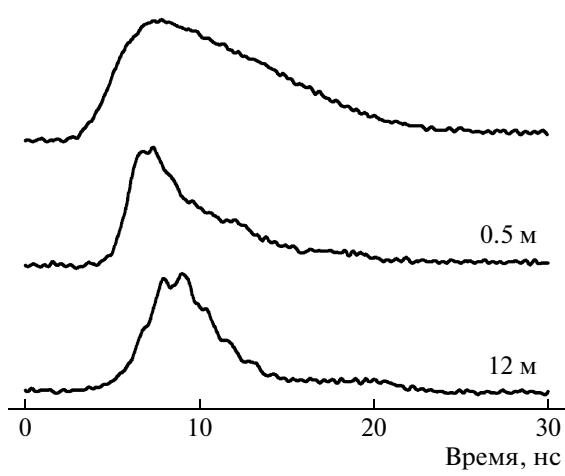


Рис. 4. Осциллограммы выходного излучения усилителя в случае, когда в качестве в.р.М.Б.-зеркала использовался отрезок кварц-кварцевого световода с центральной жилой Ø800 мкм и длиной 12 и 0.5 м; верхняя кривая для случая, когда вместо световода — кювета с ацетоном.

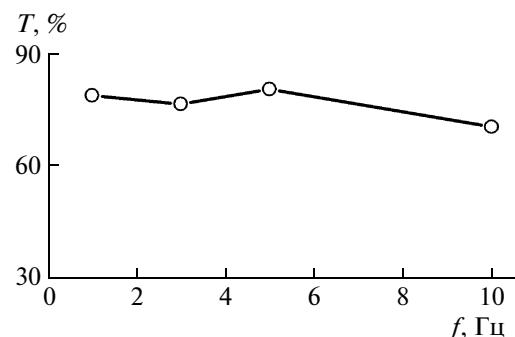


Рис. 5. Зависимость доли энергии излучения T на выходе двухпроходового усилителя, распространяющейся в угле 0.5 мрад, от частоты следования импульсов f при использовании отрезка световода с центральной жилой Ø800 мкм длиной 12 м.

$\sim 5 \cdot 10^{-4}$ рад, длительность импульса ~ 4.5 нс, частота следования импульсов 1–10 Гц.

Применение описанного лазера перспективно в системах лазерной очистки художественных произведений и промышленно-технологических объектов, медицине, научных исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубарев И.Г., Миронов А.Б., Михайлов С.И. // Квантовая электроника. 1980. Т. 7. № 9. С. 2035.
2. Hon D.T. // J. Opt. Soc. Amer. 1980. V. 70. № 6. P. 635.
3. Зельдович Б.Я., Поповичев В.И., Рагульский В.В., Файзуллов Ф.С. // Письма в ЖЭТФ. 1972. Т. 15. № 3. С. 160.
4. Артемьев Н.М., Батищце С.А., Багдасаров Х.С. и др. // Журн. прикл. спектр. 1987. Т. 47. № 6. С. 920.
5. Андреев С.П., Батищце С.А., Кузьмук А.А. и др. // ПТЭ. 1991. № 5. С. 158.
6. Андреев С.П., Батищце С.А., Кузьмук А.А. и др. // ПТЭ. 1992. № 3. С. 183.
7. Anisimov A., Batishche S., Egglezis A. et al. // III Intern. Workshop on New Trends in Laser Cleaning. Oct. 3–4 2003. Crete, Greece. Institute of Electronic Structure and Laser—Hellas (FORTH), 2003. P. 60.
8. Batishche S., Englezis A., Gorovets T. et al. // Appl. Surf. Scien. 2005. V. 248. №. 1–4. P. 264.
9. Batishche S., Kouzmouk A., Tatur G. et al. // Proc. VI Intern. Conf. Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA VI). 20–25 Sept. 2005. Vienna, Austria. 2005. P. 76.
10. Васильев Ю.П., Резеништейн П.С., Шкловский Е.Н. // Квантовая электроника. 1985. Т. 2. № 10. С. 2153.